

ПРИЛОЖЕНИЯ

П.1 Формула Ричардсона-Дэшмана

Явление термоэлектронной эмиссии состоит в преодолении электронами проводимости потенциального барьера у поверхности металла за счет кинетической энергии их теплового движения. Для описания этого явления необходимо привлечь законы статистической физики.

Статистическое распределение определяет количество электронов в единице объема металла, имеющих проекции скорости в интервалах между u_x и $u_x + du_x$, u_y и $u_y + du_y$, u_z и $u_z + du_z$ или, что то же самое, проекции импульса между p_x и $p_x + dp_x$, p_y и $p_y + dp_y$, p_z и $p_z + dp_z$. Энергия выделенных электронов лежит в некотором интервале между W и $W + dW$, определяемом зависимостями $W(u)$ или $W(p)$. Пусть dZ есть количество состояний в единице объема, соответствующих рассматриваемому интервалу проекций. Для малого интервала оно пропорционально этому интервалу по каждой из проекций:

$$dZ \sim dp_x dp_y dp_z \quad (\text{П.1.1})$$

Тогда количество электронов, имеющих проекции импульса в указанных интервалах:

$$dn = dZ \quad (\text{П.1.2})$$

где f — вероятность реализации этих состояний электронов.

В классической статистике Максвелла-Больцмана величина dZ ничем не ограничена (любое количество электронов может иметь проекцию импульса в заданном интервале). Для электронов в металле, однако, нужно учесть квантование проекций импульса. Согласно статистике dZ имеет вполне конечное значение:

$$dZ = 2 \frac{dp_x dp_y dp_z}{h^3} = \frac{2m^3}{h^3} du_x du_y du_z. \quad (\text{П.1.3})$$

Здесь $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с — постоянная Планка, m — масса электрона.

Состояния электронов проводимости в металле описывает квантовая статистика Ферми-Дирака. Однако нас интересуют не все электроны, а лишь те из них, энергия которых W не меньше высоты потенциального барьера Φ : $W \geq \Phi$. Воспользуемся тем, что при таких достаточно больших энергиях распределение Ферми-Дирака согласно принципу соответствия переходит в классическое распределение Больцмана, для которого:

$$f = \exp(-W/kT) \quad (\text{П.1.4})$$

При этом классическая энергия $W = (1/2)m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$.

Но даже если электроны, обладают энергией, большей высоты потенциального барьера Φ , этого недостаточно для его преодоления. Необходимо также, чтобы электроны имели значительную проекцию скорости в направлении, перпендикулярном поверхности металла. С какой бы скоростью ни двигался электрон параллельно поверхности, он не покинет металл! Если расположить координатную ось x по нормали к поверхности в сторону вакуума, а оси y и z - вдоль поверхности, то условие вылета электрона из металла можно записать так:

$$\frac{1}{2}mv_x^2 \geq \Phi.$$

Тогда минимальная скорость равна:

$$v_{x \min} = (2\Phi/m)^{1/2}. \quad (\text{П.1.5})$$

При этом проекции v_y и v_z могут принимать любые значения от $-\infty$ до ∞ .

Максимальный ток, ток насыщения, наблюдается при условии, что все электроны, пересекающие поверхность, увлекаются внешним полем и движутся к аноду, не возвращаясь обратно в металл. Электроны с концентрацией dn , определяемой (П.1.2), дают следующий вклад в плотность тока насыщения:

$$dj_s = d\rho_0 v_x = ev_x dn = \frac{2em^3}{h^3} v_x \exp\left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}\right] dv_x dv_y dv_z,$$

где $d\rho = e dn$ - объемная плотность заряда, v_x - скорость.

Полная плотность тока насыщения получается интегрированием этого выражения по всем возможным положительным значениям v_x , начиная с $v_{x \min}$ (П.1..5), и по всем возможным значениям v_y и v_z :

$$j_s = \frac{2em^3}{h^3} \int_{v_{x \min}}^{\infty} v_x \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) dv_x \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{mv_y^2}{2kT}\right) dv_y \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{mv_z^2}{2kT}\right) dv_z$$

Каждый из интегралов по v_y и v_z - табличный, это интеграл Пуассона:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\pi/a},$$

и равен $(2\pi kT/m)^{1/2}$. Интеграл по v_x вычисляется интегрированием по частям и равен $(kT/m) \exp(-\Phi/kT)$. Окончательно:

$$j_s = \frac{4\pi m e k^2}{h^3} T^2 \exp(-\Phi/kT) = AT^2 \exp(-\Phi/kT), \quad (\text{П.1.6})$$

где постоянная А равна:

$$A = \frac{4\pi m e k^2}{h^3} = 1,2 \cdot 10^6 \text{ A}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^2). \quad (\text{П.1.7})$$

Выражение (П.1.6) носит название формулы Ричардсона-Дэшмана.

П.2. Закон Бугславского-Ленгмюра

Рассмотрим для простоты случай плоского диода, в котором катод и анод представляют собой параллельные пластины, находящиеся на расстоянии d друг от друга. Ось x направим по нормали к пластинам от катода к аноду. Распределение потенциала $\varphi(x)$ между катодом и анодом при наличии там пространственного заряда с объемной плотностью $\rho(x)$ можно найти из решения уравнения Пуассона (см. формулу (10) раздела 1.2 "Объемный заряд"):

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{pe}{\epsilon_0} \quad (\text{П.2.1})$$

где $n(x)$ и e - концентрация электронов и абсолютное значение заряда электрона.

Плотность тока через диод равна

$$j = neu \quad (\text{П.2.2})$$

и, естественно, не зависит от x , хотя и концентрация $n(x)$, и скорость электронов $u(x)$ меняются вдоль оси x . Скорость электронов в любой точке промежутка катод - анод задана значением потенциала в той же точке, ибо (в пренебрежении начальной скоростью электронов) их кинетическая энергия равна работе сил поля:

$$\frac{mu^2}{2} = e\varphi. \quad (\text{П.2.3})$$

Исключая из этих трех уравнений концентрацию n и скорость u , можно составить уравнение, описывающее распределение потенциала:

$$\frac{d^2 \varphi}{dx^2} = a\varphi^{-1/2}; \quad (\text{П.2.4})$$

где введено обозначение коэффициента a :

$$a = j/\epsilon_0 \sqrt{2e/m}. \quad (\text{П.2.5})$$

Потенциалы будем отсчитывать от потенциала катода:

$$\varphi = 0 \text{ при } x = 0. \quad (\text{П.2.6})$$

Это условие представляет собой первое граничное условие задачи. Чтобы сформулировать второе граничное условие, будем считать, что напряженность электрического поля E у поверхности катода также равна нулю. Если бы это было не так, то все электроны, испускаемые катодом, увлекались бы электрическим полем к аноду и термоэлектронный ток достигал бы насыщения при любых напряжениях на диоде. Учитывая, что $E = -d\varphi/dx$, второе граничное условие задачи получим в виде:

$$d\varphi/dx = 0 \text{ при } x = 0. \quad (\text{П.2.7})$$

Решение уравнения (7.13), удовлетворяющее сформированным граничным условиям:

$$\varphi = \alpha^\beta. \quad (\text{П.2.8})$$

Постоянные α и β получим, подставляя (П.2.8) в (П.2.4). Это дает:

$$\alpha\beta(\beta - 1)x^{\beta-2} = a\alpha^{-1}x^{-\beta/2}. \quad (\text{П.2.9})$$

Приравнявая показатели степени и коэффициенты при x в обеих частях равенства, находим:

$$\beta = 4/3, \alpha = (9a/4)^{2/3}.$$

Таким образом, распределение потенциала выражается формулой:

$$\varphi = (9a/4)^{2/3}x^{4/3}. \quad (\text{П.2.10})$$

При значении $x=d$ φ есть потенциал анода, который с учетом (П.2.6) равен напряжению на диоде U . Поэтому

$$U = (9a/4)^{2/3}d^{4/3}.$$

Подставляя в это выражение вместо коэффициента a его значение согласно (П.2.5) и решая получаемое уравнение относительно плотности тока j , находим окончательно:

$$j = CU^{3/2}, \quad (\text{П.2.11})$$

где
$$C = \frac{4}{9} \frac{\epsilon_0}{d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}}.$$

Формулу (П.2.11) называют "законом трёх вторых" или законом Богуславского-Лэнгмюра. Он выполнен для диодов с электродами различной формы. От формы зависит только выражение для коэффициента C . Для цилиндрических электродов вместо плотности тока j целесообразно ввести полный ток I , и тогда формула (П.2.11) принимает вид:

$$I = CU^{3/2}, \quad (\text{П.2.12})$$

где C — постоянная, определяемая формой и размерами диода.

На рис.П.2.1(правая ось) показано распределение потенциала между катодом и анодом плоского диода, полученное в соответствии с (П.2.10). Подставляя в (П.2.1), можем найти распределение концентрации электронов:

$$n = \frac{4\epsilon_0}{9e} \frac{U}{d^{1/3}} x^{-2/3}. \quad (\text{П.2.13})$$

Кривая $n(x)$ также показана на рис.П.2.1. Как и следовало ожидать, концентрация электронов максимальна у катода. При $x \rightarrow 0$ $n \rightarrow \infty$ и решение теряет смысл. Этот недостаток теоретического результата является следствием пренебрежения тепловыми скоростями электронов, вылетающих с катода.

Проведем качественный анализ поправок, возникающих при учете начальной скорости электронов (рис.П.2.2).

Пусть анод изолирован, т.е. электрическая цепь разорвана. Вследствие начальной скорости электроны, покидающие катод, летят к аноду и заряжают его отрицательно. Этот процесс продолжается до тех пор, пока на аноде не установится некоторый потенциал U_1 , а все вылетающие электроны не станут возвращаться на катод (кривая "а"). Если составить замкнутую цепь, накоротко соединив анод и катод проводником вне диода, то в этой цепи будет течь ток. При этом напряжение на диоде $U_2 = 0$, а распределение потенциала $\varphi(x)$ показывает кривая "б". На расстоянии x^* от катода образуется минимум потенциала, и формируется потенциальный барьер высоты $\Delta\varphi^*$ для термоэлектронов.

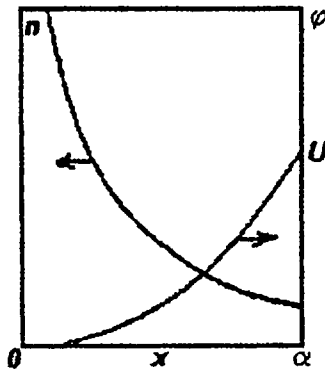


Рис.П.2.1. Изменение потенциала φ и концентрации электронов в пространстве между катодом ($x = 0$) и анодом ($x = d$) плоского диода

Если к аноду приложить небольшое положительное напряжение U_3 , то минимум в распределении потенциала останется, но уменьшится и приблизится к катоду (x^* и $\Delta\phi^*$ уменьшаются - кривая "в").

При достаточно большом анодном напряжении U_4 , минимум потенциала смещается в область катода, потенциальный барьер исчезает и в работе диода происходит переход к режиму насыщения (кривая "г"). Дальнейшее повышение напряжения до U_5 увеличивает ток незначительно. Объемный заряд уменьшается и распределение потенциала (кривая "д") приближается к случаю, характерному для полного отсутствия объемного заряда (штриховая линия),

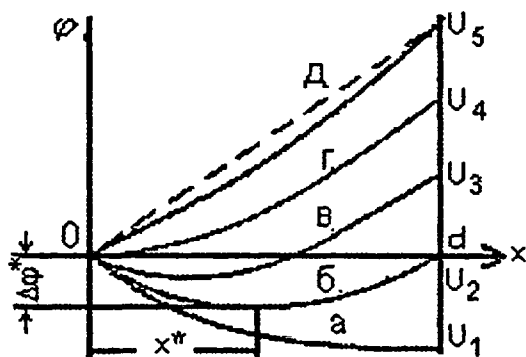


Рис.П.2.2. Возможные случаи изменения потенциала плоского диода с учетом начальной скорости электронов

Интервал анодных напряжений между U_1 и U_4 , где объемный заряд существенно сказывается на распределении потенциала в диоде, называют областью или режимом пространственного (объемного) заряда.

При выполнении условия $U > U_4$ говорят, что диод работает в режиме насыщения.

Условие $U < U_1$ определяет область начального тока, где сравнительно большое электрическое поле, во-первых, заворачивает электроны обратно в катод, а, во-вторых, образует значительный потенциальный барьер, который могут преодолеть только электроны, обладающие большой кинетической энергией.